

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań

za pośrednictwem:

Rady Doskonałości Naukowej
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401)

Wnioskodawca: Hubert Gojzewski

Miejsce pracy: Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej,
Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

WNIOSEK

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego: cykl powiązanych tematycznie opublikowanych artykułów naukowych o tytule *„Określenie związku pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów organicznych w nanoskali”*.

Wnioskuje – na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – aby komisja habilitacyjna podejmowała uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu jawnym.

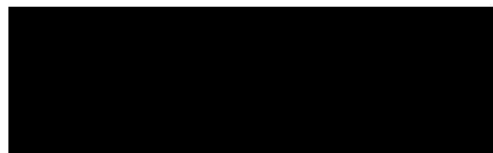
Zostałem poinformowany, że:

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej z siedzibą w Warszawie (pl. Defilad 1, XXIV piętro, 00-901 Warszawa).

Kontakt za pośrednictwem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl, tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 220 - 221 oraz art. 232 – 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i obowiązków oraz środków odwoławczych przewidzianych w tym postępowaniu.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postępowaniu dostępna jest na stronie www.rdn.gov.pl/klauzula-informacyjna-rodo.html



podpis wnioskodawcy

Załączniki:

- (1) dane wnioskodawcy (w języku polskim i angielskim)
- (2) autoreferat (w języku polskim i angielskim)
- (3) wykaz osiągnięć naukowych, stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny Inżynieria Materiałowa (w języku polskim i angielskim)
- (4) poświadczona za zgodnością z oryginałem kopia odpisu dyplomu doktorskiego wraz z podpisem wnioskodawcy
- (5) kopie publikacji naukowych wchodzących w skład cyklu prac powiązanych tematycznie (tylko na nośniku danych pendrive)
- (6) kopia oświadczeń współautorów publikacji dotyczących ich udziału w pracach naukowych (tylko na nośniku danych pendrive)
- (7) kopie dokumentów poświadczające wybrane osiągnięcia (tylko na nośniku danych pendrive)
- (8) wersja elektroniczna wniosku (2 egzemplarze, każda na jednym nośniku danych pendrive)